

研究会 開催案内

第1回 フォトニックデバイス・応用技術研究会

日 時：平成 27 年 5 月 27 日（水）13:00～17:30
会 場：上智大学 四谷キャンパス 中央図書館 L-911（千代田区紀尾井町）
テーマ：通信用デバイス
参加費・プログラムの詳細、申し込み方法は研究会 HP をご覧ください
<http://www.oitda.or.jp/main/study/pd/pdstudy.html>
問合せ先：一般財団法人光産業技術振興協会 山田 E-mail: pdevice@oitda.or.jp

第1回 光ネットワーク産業・技術研究会

日 時：平成 27 年 5 月 28 日（木）13:30～17:20
会 場：東京大学工学部 2 号館（文京区本郷）
テーマ：将来の光ネットワーク動向を探る
参加費・プログラムの詳細、申し込み方法は研究会 HP をご覧ください
<http://www.oitda.or.jp/main/study/pnstudy/pnstudy.html>
問合せ先：一般財団法人光産業技術振興協会 中野 E-mail: pnstudy@oitda.or.jp

第1回 光材料・応用技術研究会

日 時：平成 27 年 6 月 19 日（金）13:00～17:00
会 場：株式会社 日本レーザー（新宿区西早稲田）
テーマ：レーザーと新領域！
参加費・プログラムの詳細、申し込み方法は研究会 HP をご覧ください
<http://www.oitda.or.jp/main/study/omat/omat.html>
問合せ先：一般財団法人光産業技術振興協会 山下 E-mail: omat@oitda.or.jp

第1回 多元技術融合光プロセス研究会

日 時：平成 27 年 7 月 2 日（木）13:00～17:20
会 場：産業技術総合研究所 臨海副都心センター別館（江東区青梅）
テーマ：光応用プロセスの基礎と先端技術
参加費・プログラムの詳細、申し込み方法は研究会 HP をご覧ください
<http://www.oitda.or.jp/main/study/tp/tp.html>
問合せ先：一般財団法人光産業技術振興協会 潮田 E-mail: tagen.proc@oitda.or.jp

第2回 フォトニックデバイス・応用技術研究会

日 時：平成 27 年 7 月 22 日（水）13:00～17:30
会 場：機械振興会館（港区芝公園）
テーマ：新しい光技術（バイオ・医療・THz 他）
参加費・プログラムの詳細、申し込み方法は研究会 HP をご覧ください
<http://www.oitda.or.jp/main/study/pd/pdstudy.html>
問合せ先：一般財団法人光産業技術振興協会 山田 E-mail: pdevice@oitda.or.jp

第2回 光ネットワーク産業・技術研究会

日 時：平成27年7月29日（水）13:30～17:30

会 場：産業技術総合研究所 臨海副都心センター別館（江東区青梅）

テーマ：次世代光デバイス関連

参加費・プログラムの詳細、申し込み方法は研究会HPをご覧ください

<http://www.oitda.or.jp/main/study/pnstudy/pnstudy.html>

問合せ先：一般財団法人光産業技術振興協会 中野 E-mail: pnstudy@oitda.or.jp

第2回 多元技術融合光プロセス研究会

日 時：平成27年8月19日（水）13:00～17:20

会 場：産業技術総合研究所 臨海副都心センター別館（江東区青梅）

テーマ：加工用レーザ、ビームデリバリ光学系、光部品等の最新技術動向

参加費・プログラムの詳細、申し込み方法は研究会HPをご覧ください

<http://www.oitda.or.jp/main/study/tp/tp.html>

問合せ先：一般財団法人光産業技術振興協会 潮田 E-mail: tagen.proc@oitda.or.jp

第2回 光材料・応用技術研究会

日 時：平成27年9月4日（金）13:00～17:00

会 場：東海大学（高輪キャンパス）（港区高輪）

テーマ：情報通信技術

参加費・プログラムの詳細、申し込み方法は研究会HPをご覧ください

<http://www.oitda.or.jp/main/study/omat/omat.html>

問合せ先：一般財団法人光産業技術振興協会 山下 E-mail: omat@oitda.or.jp